



2008 International Conference on Compound Semiconductor Manufacturing Technology, April 14-17 2008, Westin Chicago Northshore, Chicago, Illinois.

Die 23. Internationale Konferenz zur „Compound Semiconductor Manufacturing Technology“ (CSMANTECH) wird in Chicago, Illinois, USA, stattfinden. Der „North Shore“ von Chicago hat zahlreiche kulturelle und historische Attraktionen. Von Museen jeder Art zu architektonischen Wahrzeichen und atemberaubenden Gärten, Chicagos „North Shore“ wird Sie mit seiner Naturschönheit und berühmten Vielfalt überraschen. Die Lichter strahlen hell an Chicagos „North Shore“ für diejenigen die eher Musik, Tanz, Theater, und ähnliches bevorzugen. Das Gebiet hat spektakuläre Sandstrände, wunderschön gepflegte öffentliche Parkanlagen und bietet attraktives Wandern, Jogging, und Radfahren entlang des Ufers von Lake Michigan.¹

Mit all diesen interessanten Attraktionen wird die Konferenz sicherlich ein grosser Erfolg. Das technische Hauptthema wird in diesem Jahr der optimierte Herstellungsprozess für die verschiedenen Bauelemente aus Verbindungshalbleitern sein – die praktischen Anforderungen, Probleme und Lösungen, die bei der Herstellung von Bauelementen aus Verbindungshalbleitern auftreten. Dazu gehören Themen wie Design, Material, Herstellung, und Test.

Das Konferenzprogramm beinhaltet technische, praxisorientierte Sitzungen unter Einbeziehung von eingeladenen Vorträgen von führenden Technologen aus der ganzen Welt; einen intensiven multi-thematischen Workshop; und eine Ausstellung der führenden Hersteller und Anbieter von Ausrüstung, Substraten, Epitaxie, Prozesstechnologie und –materialien sowie anderer spezialisierter Prozesse. Das interaktive Forum gibt Teilnehmern die Möglichkeit zu informellen Diskussionen mit den Autoren der technischen Sitzungen. Die immer populären „Rump Sessions“ ermöglichen Diskussion und Erfahrungsaustausch zwischen Teilnehmern mit ähnlichen Interessen in kleinen Gruppen in freundlicher und informeller Atmosphäre. Der Aussteller-Empfang und die „International Reception“ runden das ausgezeichnete Programm der CS Mantech 2008 ab!

Für Informationen zur Registrierung, dem vorläufigen Programm or für Aussteller und zur Ausstellung, bitte besuchen Sie: www.CSMANTECH.org

The 23th Edition of the International Conference on Compound Semiconductor Manufacturing Technology will be held in Chicago, Illinois, USA. Chicago's North Shore has numerous cultural and historical attractions. From museums of every kind and architectural landmarks to breathtaking gardens, Chicago's North Shore will astound you with its natural beauty and acclaimed diversity. For those who prefer music, dance, theater, and more ...the spotlight shines brightly on Chicago's North Shore. The area has spectacular sandy beaches, beautifully landscaped public parks, and scenic lakefront jogging and biking trails.



With all these interesting attractions the conference is sure to be a great success. This year's focus will be on optimum manufacturing processes for all compound semiconductor (CS) device technologies – the practical 'nuts and bolts' of the CS device production. Topics covered include design; materials; fabrication; and test.

The program includes practical Technical Sessions including Invited Papers presented by technologists from around the world; an intensive multi-topic Workshop; and an Exhibit featuring leading equipment, substrate, epitaxy, process chemical vendors and special service providers. The Interactive Forum gives attendees the chance to have informal discussions with Technical Session authors and the popular Rump Sessions enable small groups with like interests to convene and converse in a friendly setting. The Exhibits Reception and International Reception round out what is sure to be an excellent CS Mantech 2008!

For information on registration, the Advance Program or exhibiting, please visit www.CSMANTECH.org



¹ http://www.cnscvb.com/visitors_attractions.cfm